



Fyzika ve firmě

Ve středu 17.4. v rámci kurzu Fyzika ve firmě (F5900) vystoupí dr. Jan Valter z firmy HVM Plasma.



HVM Plasma:

- plazmové nanášení tenkých vrstev ve vakuu (výboj)
- Physical Vapour Deposition (PVD - napařování, napařování)
- Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD)
- výroba depozičních zařízení a jejich součástí
- zakázkové povlakování (tribo, deco, senzory, ...)
- zal. 1992, 80 zam. (12 vývoj), obrat cca 300 MKč

Přednáška:

- přehled PVD a PACVD povlaků
- aplikace tenkých vrstev v běžném životě
- nástin PVD a PACVD technologie
- fyzika ve vývoji a konstrukci depozičních zařízení
- fyzika ve vývoji a řízení kvality povlaků



Začátek přednášky je v 16 hodin v posluchárně F1.

Kurz je otevřen všem zájemcům (zápis předmětu F5900 není podmínkou).

Srdečně zvou Dušan Kováčik a Filip Münz